MCM-41介孔分子筛水热结构稳定性 对介质阻挡放电脱除甲苯的影响

于 欣¹ 刘洪波¹ 孔令江²

(1 天津大学环境科学与工程学院,天津, 300072, 2 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院,北京, 100083)

摘 要 采用介质阻挡放电 (DBD)和 M CM-41介孔分子筛结合脱除甲苯,考察了 M CM-41介孔分子筛水热 结构稳定性与甲苯脱除的关系. XRD 表征显示,通过水热合成制备的纯硅 M CM-41(Si- M CM-41)和含铝 M CM-41 (A --M CM-41)介孔分子筛都具有典型的六方介孔结构,结晶度良好. 水热结构稳定性实验显示纯 硅 M CM-41介孔分子筛的结构最稳定,结晶保留度最高,而含铝 M CM-41介孔分子筛则随铝含量的上升结 构稳定性下降. 介质阻挡放电脱除甲苯实验结果显示,甲苯转化率与 M CM-41介孔分子筛水热结构的稳定 性保持一致,纯硅 M CM-41介孔分子筛脱除甲苯的效率最高.

关键词 MCM-41介孔分子筛,介质阻挡放电,甲苯.

介质阻挡放电 (DBD)技术是产生低温等离子体较为理想的方法,也是最早得到应用的放电方法之 -^[1].但低温等离子技术被用在选择性去除低浓度,有毒有害气体污染物时,处理成本仍然较高^[2]. 低温等离子技术与催化技术相结合具有能耗低、投资少、处理效率高、不产生二次污染等优点而备受 人们关注.分子筛与等离子体联用,具有较好的性能.Ogata等人^[3,4]提出采用等离子体与分子筛结 合可以增加反应物停留时间,有效利用输入能量.Song等人^[5]在丙烷去除试验中,以 5年分子筛作为 催化剂与等离子体联用,其去除率达到 85%,而不加催化剂条件下,只有 17%的丙烷转化.M CM -41 是 1992年由 M ob il公司开发的一种新型介孔分子筛,具有孔径大 (1.2m-10m),比表面积高 (约 700-1500m²•g⁻¹),孔容大 (> 0.6m³•g⁻¹),吸附容量优越 (在 50Tor与 298K条件下对苯 64w % 的吸附容量),内表面硅羟基群丰富 (约 40% -60%)的特点^[6].

本实验采用介质阻挡放电产生低温等离子体,并与 MCM-41介孔分子筛催化剂相结合,考察甲苯 反应活性及其与 MCM-41介孔分子筛水热结构稳定性的关系.

1 实验部分

1.1 MCM-41介孔分子筛的制备和表征

纯硅 MCM-41介孔分子筛和含铝 MCM-41介孔分子筛都采用水热合成法制备^[7].以十六烷基三甲 基溴化氨 (CTAB)为模板剂,氢氧化钠为碱源,含二氧化硅 25% 的工业硅溶胶为硅源,投料摩尔比为 SO₂:CTAB: NaOH:H₂O = 1:0.25:0.5:100 (含铝 MCM-41根据铝含量不同,添加适量的偏铝酸钠溶 液),然后装入带聚四氟乙烯内衬的不锈钢晶化釜内,于 100℃下晶化 168h,过滤、洗涤、干燥,得 到纯硅和含铝 MCM-41介孔分子筛原粉.将分子筛原粉在马弗炉中以 2℃•min⁻¹的速率升温至 540℃, 煅烧 8h,制得纯硅 MCM-41 (SM)和不同铝含量的含铝 MCM-41介孔分子筛 (AM).含铝样品硅铝 比分别为 40(AM40), 20(AM20)和 10(AM10).

M CM -41 介孔分子筛的物相结构通过 D M ax-2500型 X 射线衍射分析 (日本理学公司, XRD)来确定, CuK_a (λ = 1.5418A); 管电流: 100mA; 管电压: 40W; 衍射仪角度转动速度: 4°• m m⁻¹; 时间常数: T_c = 2, 扫描范围: 1.5°-60°; 最低强度: 100 cps

M CM -41 介孔分子筛的水热结构稳定性通过以下方法测定和计算,将适量分子筛放入 80℃的去离 子水中剧烈搅拌 12h,然后过滤、烘干,XRD 表征确定它们的结晶保留度.结晶保留度定义为水热处 理后样品的 XRD 主衍射峰强度与未经处理的纯硅 M CM -41 介孔分子筛主衍射峰强度的比值. 1.2 介质阻挡放电实验

DBD 反应器由石英玻璃制成, 管内径 9.0mm, 外径 12.5mm, 管长 200.0mm, 金属棒直径 6.0mm, 交流电源为工作频率 50H z高压电源, 升压范围为 0-12kV.

将氮气和氧气按照 4:1混合作为模拟气体,以流速 250m l• m in⁻¹流经含水容器以增加湿度 (采用不加湿条件时,模拟气体不流经含水容器),从氮气钢瓶中以小流量氮气 (流速 1.6m l• m in⁻¹),吹脱置于 25℃水浴中的甲苯 (甲苯初始浓度 780m g• m⁻³).两路气体混合后进入 DBD 反应器,等离子放电在金属棒与铝箔之间产生.混合气依次流经反应器内的等离子放电区以及催化剂层,催化氧化之后由 DBD 反应器底部流出,用气相色谱 (Agilent 6890)进行在线分析.

2 结果与讨论

2.1 MCM-41介孔分子筛的表征

图 1(A)是水热合成法制备的各个样品焙烧后的 XRD 谱图. 从图中可以看出, 纯硅 M CM -41介孔 分子筛在 20= 2.1°有一清晰尖锐的主衍射峰, 对应 M CM -41的(100)晶面, 后面三个较弱的衍射峰分 别对应 M CM -41的(110)、(200)和(210)晶面. 对于含铝 M CM -41介孔分子筛, 在相同位置也有一主 衍射峰, 对应 M CM -41的(100)晶面, 这一结果与文献报道的 M CM -41介孔分子筛的 XRD 谱图一 致^[8], 证明合成的都是具有六方晶相的 M CM -41介孔分子筛. 各个样品主衍射峰的强度相差不大, 说 明纯硅样品和含铝样品结晶度都较好, 铝的加入对分子筛结晶度没有产生不良影响. 良好的结晶度保 证了各个样品都具有大比表面积, 大孔容, 优异的吸附容量, 以及丰富的内表面羟基群.



图 1 不同铝含量的 M CM-41 介孔分子筛的 XRD 谱图 Fig 1 The XRD patterns of M CM-41 samples with different A l content

经过水热处理后,样品的 XRD 谱图见图 1(B). 从图中可以看出,经过 12h,80°C的水热处理, 各个样品的结晶度都有所下降,这主要是由于 MCM-41介孔分子筛的孔壁是由无定形结构的氧化硅或 氧化硅 *氧*化铝复合物组成,在高温含水条件下,处于无定形状态的晶壁会部分发生崩塌,从而导致 结晶度的下降.进一步比较还会发现,在所有经过水热处理的样品中,纯硅样品的晶型保持比较完 整;而含铝样品结晶度损失较多,并且随着样品中铝含量的增加,这种损失更加明显,对于铝含量最 大的 AM 10号样品,在 $20 \approx 2.0$ °附近只有一低矮宽化的衍射峰.各个样品的结晶保留度分别为:SM: 81.80%, AM 40 72.31%, AM 20 51.02%, AM 10 27.73%.各个 M CM -41催化剂水热结构稳定性 顺序为:SM > AM 40> AM 20> AM 10.随着结晶度的损失,必然引起 M CM -41介孔分子筛比表面积下 降,孔容减少,吸附能力降低,内部羟基群损失.

2.2 湿度对 DBD放电去除甲苯的影响

图 2为反应气体湿度与 DBD降解甲苯之间的关系. 在无催化剂, 放电电压为 12kV 时, 反应气体 湿度增大, 甲苯降解率随之升高, 湿度为 1.2% 一1.7% 时, 降解率达到最大, 之后湿度增加, 甲苯 降解率反而下降, 其原因是等离子体产生过程中伴随有臭氧生成, 在水存在条件下, 臭氧发生分解, j 形成具有强氧化性的自由基,加速了甲苯的氧化.当湿度继续增加,水分子会吸附电晕场中的电子, 形成移动缓慢的负离子,减少了参加形成电子雪崩的有效电子的数目,减弱放电电流,以致高能量的 电子减少,活性粒子减少,使得降解脱除效率降低.

图 3为等离子体催化结合降解甲苯转化率与反应体系湿度的关系. 从图中可以看到,采用 SM 催化剂,气体能量密度为 960J• 「¹,放电电压为 12kV 时,在不加湿的条件下,甲苯转化率仅为 46.2%,而在加湿的条件下,相同的催化剂和能量密度下,甲苯转化率达到 87%,转化率提高了 40.8%,由此可见,催化剂的加入显著提高了甲苯的降解率.







2.3 MCM-41介孔分子筛对甲苯转化率的影响

反应体系中不加催化剂和添加不同 M CM -41 催化剂后,加湿条件下甲苯转化率随气体能量密度的 变化 (图 4).从图 4可以看出,不加催化剂时,甲苯转化率较低,添加不同催化剂后,甲苯转化率均 有不同程度的提高.这主要是加入 M CM -41 介孔分子筛以后,活化了反应物,降低了反应的活化能, 另外,分子筛所具有的大比表面积和高孔容,增加了甲苯的停留时间,提高了能量的利用效率.

从图 4还可以看出,添加不同催化剂后,甲苯转化率的增加幅度不同,随着催化剂中铝含量的减 少,甲苯转化率上升,纯硅催化剂最高,各个催化剂活性的顺序为: SM > AM 40 > AM 20 > AM 10 考 虑到各个催化剂水热结构稳定性也呈现出同一顺序,可以认为由于反应是在加湿条件下进行,甲苯转 化产物中也含有水,这样催化剂的水热结构稳定性就显得十分重要,稳定性较好的催化剂能在反应中 保持较高的结晶度,保持较大的比表面积和孔容,以及较多的内表面活性羟基群,从而表现出较高的 甲苯转化活性;反之则甲苯转化活性较低.

2.4 M CM -41介孔分子筛对产物 CO₂ 选择性的影响
通过添加催化剂不仅能够提高甲苯的转化率、还能提高产物中 CO₂的选择性、实验结果见图 5



气体流量: 251.6ml · min⁻¹,

甲苯初始浓度:780 mg・m ⁻³,水:l.69%



图5 不同催化剂作用下 CO2 选择性随气体能量密度的变化

甲苯初始浓度: 780 mg·m⁻³, 水: 1.69% Fig. 5 Selectivity of CO₂ with different catalysts

ww.cnki.net

House. All rights reserved.

由图 5可见,见添加催化剂前后,产物中 CO₂的选择性都随着气体能量密度的增加而上升,这是 由于气体能量密度的增加提高了等离子体的浓度,促进甲苯的深度氧化;不加催化剂时,在放电电压 为 12kV 时, CO₂的选择性只有 52.1%,添加催化剂后,同一电压下 CO₂的选择性都有一定的提高, 其顺序为: SM > AM 40 > AM 20 > AM 10.这主要是由于分子筛催化剂内表面丰富的羟基群在等离子体 产生过程中被转化为 OH•自由基,产生了强氧化作用,增大了完全氧化产物 CO₂的选择性.

3 结论

采用介质阻挡放电和 MCM -41 介孔分子筛相结合的方法进行脱除甲苯,实验结果显示: (1) 纯硅 MCM -41 和硅铝比为 10 的含铝 MCM -41 介孔分子筛都具有典型的六方介孔结构,结晶度良好; (2) 纯硅 MCM -41 介孔分子筛水热结构稳定性最好,结晶保留度最高,其它含铝 MCM -41 介孔分子筛则随 铝含量上升水热结构稳定性下降; (3) 在加湿条件下能显著提高甲苯的转化率;添加 MCM -41 介孔分子筛能够增加甲苯转化率和产物 CO_2 的选择性,各个催化剂对甲苯转化率和产物 CO_2 的选择性提高 顺序与催化剂的水热结构稳定性顺序相一致,均为: SM > AM 40 > AM 20 > AM 10

参考文献

- [1] Evans D, Plasma Remediation of Trichloroethylene in Silent Discharge Plasma Jaumal of Applied Physics, 1993, 74 (9): 5378-5386
- [2] Vercammen L LK, Berezin A A, Lox F et al, Non-Therm alP kasn a Techniques for the Reduction of Volatile Organic Compounds in A ir Streams a Critical Review. Journal of Advanced Ox idation Technologies, 1997, 2 (2): 312-329
- [3] Ogata A, Yam anou chi K, Mizuno K et al, Oxidation of Dilute Bezene in an Alum ina Hybrid Plasma Reactor at A throspheric Pressure Plasma Chemistry and Plasma Processing, 1999, 19 (3): 383-394
- [4] Ogata A, Ito D, Mizuno K et al., Rem oval of D ilu te Benzene U sing Zeolite-Hybrid Plasm a Process Proceedings of the 1999 IEEE-IAS Conference, Phoenix AZ, 3-70 ctober 1999, 1483-1488
- [5] Song Y H, Kin S J. Choi K et al, Effects of Adsorption and Temperature on a Nonthern al Plasma Process for Removing VOCs Journal of Electrostatics 2002, 55 (2): 189–201
- [6] Selvam P, Bhatia S K, Sonwan e C G, Recent Advances in Processing and Characterization of PeriodicM esoporous M CM-41 SilicateM ole cular Sieves Industrial and Engineering Chemistry Research, 2001, 40 (15): 3237-3261
- [7] Beck JS, Vartuli JC, Roth W J et al., A Family of M esoporous M olecular Sieves Prepared with Liquid CrystalT emplates Journal American Chanical Society, 1992, 114 (27): 10834–10843
- [8] Capitelli M, Plasma K inetics in Atmospheric Gases, in: Springer Series on Atomic Optical and Plasma Physics, Vol 31, Berlin Springer Verlag, 2000

THE EFFECTS OF HYDROTHERMAL STABIL ZATION OF MCM-41 ON PLASMA-CATALYSIS PROCESS FOR REMOVING TOLUENE

YUX in ¹ LIUH ong -bo¹ KONGL ing -jiang²

(1 School of Environment Science and Technology, Tian jin University, Tian jin, 300072, China,

2 Research Institute of Petroleum Processing Sinopec Corp., Beijing 100083, China)

ABSTRACT

The effects of hydrothermal stabilization of MCM-41 on decomposition of to be using a dielectric barrier discharge (DBD) were investigated XRD results indicate that both pure silicon MCM-41 and A ¹ containing MCM-41 have a typical hexagonal structure and high crystallinity. Hydrothermal treatments show that pure silic on MCM-41 possesses the best stability and crystallinity. The hydrothermal stabilization of A ¹ containing MCM-41 is in order of AM 40> AM 20> AM 10. Hydrothermal stabilization enhances the conversation of to brene, SM performed best of all synthetical MCM-41.

Keywords MCM-41, DBD, toluene

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net